

第33回 NEDO研究評価委員会

議事次第

日時：平成24年11月13日（火）13時15分～16時45分

場所：NEDO 2301～2303会議室

I. 開会、委員紹介、資料の確認、研究評価委員会の運営等について 13：15～13：20

II. 議事

1. プロジェクト評価について（説明15分、質疑15分） 【審議5件】 13：20～16：00
（中間評価）

・低炭素社会を実現する超低電圧ナノエレクトロニクスプロジェクト／低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト 13：20～13：50

・低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト(研究開発項目①) 13：50～14：20

・次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト 14：20～14：50

<休憩> 14：50～15：00

・太陽エネルギー技術開発／革新的太陽光発電技術研究開発(革新型太陽電池国際研究拠点整備事業) 15：00～15：30

・太陽エネルギー技術開発／太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 15：30～16：00

2. プロジェクト評価について（全体説明15分） 【報告3件】 16：00～16：15
（中間評価）

・後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発
（事後評価）

- ・半導体機能性材料の高度評価基盤の開発
- ・水素貯蔵材料先端基盤研究事業

3. 平成24年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等（前半） 16：15～16：30

4. 今後の予定 16：30～16：45

III. 閉会